# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



र्गात जिल्ल

# 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

西元 2003 年 03 月 ○請 07 日

Application Date

號  $\sim$  092105032

Application No.

統寶光電股份有限公司

Applicant(s)

Director General

2003

發文日期:

Issue Date

發文字號: Serial No.

09220404380

<u>ගළ ගළ ගළ ගළ ගළ ගම ගළ ගළ ගළ ගළ ගළ ගළ</u>

申請日期:	IPC分類
申請案號:	



·	
由本局填言	發明專利說明書
中文	液晶顯示面板之遮光外框之結構及其製造方法
英文	Structure of Light-shielding Frame for Liquid Crystal Display and Manufacturing Method Thereof
	1. 葉聖修 2. 吳逸蔚 3. 丁岱良
(英文)	1.YEH, Sheng-Shiou 2.WU, I-Wei 3.TING, Dai-Liang
國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW 3. 中華民國 TW
住居所(中文)	1. 苗栗縣後龍鎮水尾里9鄰76號 2. 新竹市大學路50號15樓之2 3. 新竹市光復路二段155巷10弄13-3號2樓
(なるか)	1. No. 76, Lin 9, Shui Wei Li, Hou Lung Town, Miaoli Hsien 2.15F-2, No. 50, Ta Hsueh Rd., Hsinchu City 3.2F, No. 13-3, Alley 10, Lane 155, Sec. 2, Kuang Fu Rd., Hsinchu
名稱或 姓 名 (中文)	1. 統寶光電股份有限公司
名稱或 姓 名 (英文)	1. Toppoly Optoelectronics Corp.
國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
(營業所)	
(營業所) (英 文)	
代表人(中文)	1. 陳 瑞 聰
代表人 (英文)	1. RAY CHEN
	英姓中姓英國中住中住英名姓中名姓英國中住營英代中代文名文名文 籍文 所文 所文 或名义或名义籍文 所所文所所文 人





# # O #n	•	
申請日期申請案號		IPC分類
(以上各概	由本局填	發明專利說明書
_	中文	
發明名稱	英文	
	姓 名 (中文)	4. 温志堅 5. 郭光埌
	(英文)	4. WEN, Chi-Jian 5. KUO, Kuang-Lung
發明人 (共5人)	國 籍 (中英文)	4. 中華民國 TW 5. 中華民國 TW
()(1)	住居所(中文)	4. 新竹市光復路一段89巷123-9號11樓 5. 台北縣中和市連城路469巷21弄8-4號5樓
	住居所 (英 文)	4.11F, No. 123-9, Lane 89, Sec. 1, Kuang Fu Rd., Hsinchu City 5.5F, No. 8-4, Alley 21, Lane 469, Lien Chen Rd., Chung Ho City, Taipei Hsien
	名稱或 姓 名 (中文)	
	名稱或 姓 名 (英文)	
=	國籍(中英文)	
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人 (中文)	
	代表人(英文)	

## 四、中文發明摘要 (發明名稱:液晶顯示面板之遮光外框之結構及其製造方法)

伍、(一)、本案代表圖為:第\_\_\_5D\_\_\_圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

8 薄膜電晶體陣列基板

94 透明導電電極層

95 對向基板

951 玻璃基板

97液晶分子

98 密封劑

陸、英文發明摘要 (發明名稱:Structure of Light-shielding Frame for Liquid Crystal Display and Manufacturing Method Thereof)

A structure of a light-shielding frame for a liquid crystal display panel is disclosed. The structure includes a thin film transistor array substrate having a display region and a frame region surrounding the display region, and at least one color layer formed on the frame region. The color layer prevents the ambient light from projecting on the frame region and serves as the





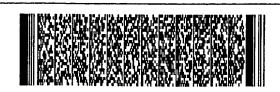
四、中文發明摘要 (發明名稱:液晶顯示面板之遮光外框之結構及其製造方法)





陸、英文發明摘要 (發明名稱:Structure of Light-shielding Frame for Liquid Crystal Display and Manufacturing Method Thereof)

spacer that the cell gap between the thin film transistor array substrate and an opposite substrate could be uniformly controlled. The cell gap between the thin film transistor array substrate and the opposite substrate could be much more uniformly controlled by further forming a planarization layer on the color layer.



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
二、□主張專利法第二十	五條之一第一項優	先權:	
申請案號:			·
日期:			
三、主張本案係符合專利	法第二十條第一項	□第一款但書或	□第二款但書規定之期間
日期:			
四、□有關微生物已寄存	於國外:		
寄存國家:			
寄存機構:	·		
寄存日期:			
寄存號碼: □有關微生物已寄存	<b>松岡内(木尼氏长</b> 号	マッタ方根性)。	
寄存機構:	<b>。四门(本间</b> 川相)	<b>之可行权</b> 稱几	·
寄存日期:			
寄存號碼:			
□熟習該項技術者易	於獲得,不須寄存。		·
_			



#### 五、發明說明(1)

# 【發明所屬之技術領域】

本發明係有關於一種遮光外框之結構及其製造方法,特別是有關於一種應用於液晶顯示面板上之遮光外框之結構及其製造方法,其可有效地簡化液晶顯示面板之製程,並降低液晶顯示面板之製程成本。

# 【先前技術】

液晶顯示面板係將液晶分子注入於分別具有電極之兩玻璃基板(即薄膜電晶體陣列基板與相對於藻膜電晶體陣列基板之對向基板)之間,為了使薄膜電晶體陣列基板與對向基板兩者間之間隙維持一定,必須灑佈均勻大小之樹脂粒(plastic beads)於兩基板之間或以微影製程製作間隙物(spacer),以提高液晶顯示面板之顯示品質。

請參照第1圖,為繪示習知技術於對向基板上形成有三層結構間隙物之剖面結構示意圖。習知技術係以微影製程與染色法於對向基板1上同時形成有三層結構間隙物與彩色濾光層。換言之,即是以微影製程於對向基板1上同時形成有間隙物31之紅色堆疊層311與紅色彩色濾光層21;以微影製程於對向基板1上同時形成有間隙物32之綠色堆疊層322與綠色彩色濾光層22;以及以微影製程於對向基板1上同時形成有間隙物33之藍色堆疊層333與藍色彩色濾光層23。對的基板1與薄膜電晶體陣列基板5於對準貼合後則如第2圖所示,所形成之間隙物31、32、33則是用以均勻控制對向基板1與薄膜電晶體陣列基板5之間之間隙。當然,如第3圖所





#### 五、發明說明(2)

示,只要能達到均勻控制對向基板1與薄膜電晶體陣列基板5兩者間之間隙的目的,亦能同時形成僅有二層結構間隙物(spacer)31與彩色濾光層。

另外,亦可形成遮光外框於薄膜電晶體陣列基板或對向基板上,形成遮光外框之目的同樣是為了均勻控制對向基板與薄膜電晶體陣列基板兩者間之間隙。遮光外框除了用以均勻控制間隙之外,亦是為了達到遮光功效,尤其對於一低溫多晶矽液晶顯示面板(Low temperature

poly-silicon liquid crystal display panel)而言,更需要一遮光外框以避免光線直接照射至薄膜電晶體陣列基板上之驅動元件(driver)。

目前,普遍以旋轉塗佈黑色光阻層於對向基板上並進行微影製程而形成遮光外框,另外亦有以黏附框膠於對向基板上形成遮光外框之方式,然而,該等方式皆需要額外製程以形成遮光外框,不僅使得液晶顯示面板之製程變得複雜費時,亦使得製程成本提高。

# 【發明內容】

鑒於習知技術之缺失,本發明的目的就是在提供一種應用於液晶顯示面板上之遮光外框之結構及其製造方法,用以有效地簡化液晶顯示面板之製程,並得以降低液晶顯示面板之製程成本。

根據上述目的,本發明提供一種用於液晶顯示面板之遮光外框之結構。遮光外框之結構至少包括一薄膜電晶體





#### 五、發明說明(3)

陣列基板,其包含有一顯示區與位於顯示區周圍之一外框區,其包含有一顯於薄膜電晶體極之之外外框區上。其中,彩色層係用以均勻控制薄膜電晶體障列基板與自動性,並用以作為間隙,並用以均勻控制薄膜電晶體障別基板與對向基板與對向基板兩者間之間隙。

本發明在薄膜電晶體陣列基板之顯示區與外框區上分別同步形成一彩色濾光層與至少一彩色層,因此可減少額外製造遮光外框之製程,不僅有效地簡化液晶顯示面板之製程,並得以降低液晶顯示面板之製程成本。

# 【實施方式】

請參照第4圖,為繪示根據本發明所形成之液晶顯示面板之剖面結構示意圖。本發明所形成之遮光外框包括有一





#### 五、發明說明 (4)

薄膜電晶體陣列基板61與至少一彩色層66 (例如包含有紅色彩色層66a、綠色彩色層66b 或藍色彩色層66c 等三層)。 薄膜電晶體陣列基板61包含有一顯示區63與位於顯示區63 周圍之一外框區64,於顯示區63上形成有體陣列基板61之, 65以做為開關。彩色層66位於薄膜中列基板61之, 45以做為用以避免光線直接照外框區64, 45以避免光線直接照外框區64, 45以避免光線直接照外框區64, 45以避免光線直接照外框區64上 45以避免光線直接照外框區64上 45以避免光線直接照外框區64上 45以避免光線直接照外框區64上 45以避免光線直接照外框區64上 45以避免光線直接照外框區64上 45以避免光線直接照外框區64上 45以避免光線直接照射至層66可到基板61之, 45以時間隙份。 45以時間隙份。 45以時間隙份。 45以時間隙份。

本發明在薄膜電晶體陣列基板61之顯示區63與外框區64上分別同步形成彩色應光層67與彩色層66,其中彩微影色層66,其中般彩色過程則如一般所熟知之技術一般,例如彩色過光層67與杂色法。由於本發明同步形成彩色濾光層67與殺色過光,不僅有效數是個人液晶顯示面板之製程,並得以降低液晶顯示面板之製程,並得以降低液晶顯而五粒之製程成本。當然,只要能達到均勻控制薄膜電晶體陣列基板61與對向基板62兩者間之間隙的目的,亦可同時形成僅有二層(或一層)結構彩色層66與彩色濾光層67。

根據本發明,於彩色層66上更可包含有一平坦層68,係藉由先全面塗佈透光性樹脂於形成有彩色濾光層67與彩色層66之薄膜電晶體陣列基板61之表面後,進行加熱硬化,再以化學機械研磨(Chemical-mechanical





#### 五、發明說明 (5)

polishing,CMP)方式研磨該硬化之透光性樹脂至一所預設之厚度,則形成平坦層68,其亦用以均勻控制薄膜電晶體陣列基板61與對向基板62兩者間之間隙d,且經過研磨可獲得良好平坦度而提昇液晶顯示面板良率。

較佳者,本發明在薄膜電晶體陣列基板61之顯示區63 與外框區64上分別同步形成彩色濾光層67與彩色層66之同時,亦在薄膜電晶體陣列基板61之顯示區63上同步形成至少一層堆疊層之間隙物7(例如包含有紅色堆疊層71、綠色堆疊層72或藍色堆疊層73等三層),間隙物7亦用以均勻控制薄膜電晶體陣列基板61與對向基板62兩者間之間隙d。當然,只要能達到均勻控制薄膜電晶體陣列基板61與對向基板62兩者間之間隙物7。若不於顯示區上形成間隙物7,則亦可灑佈樹脂粒於顯示區63上,亦能用以均勻控制薄膜電晶體陣列基板61與對向基板62兩者間之間隙d。

接著,本發明將舉一較佳的製程步驟,說明一液晶顯示面板的製造方法。請參照第5A~5D圖,為繪示根據本發明之一較佳實施例之低溫多晶矽液晶顯示面板(Low temperature poly-silicon liquid crystal display panel)製程之剖面示意圖。

首先,請先參照第5A圖,以一般所熟知之技術於一玻璃基板81上製作電晶體陣列元件82,並製作有驅動元件圖案83。形成電晶體陣列元件82之區域即為顯示區84,形成驅動元件圖案83之區域即為外框區85。此形成有電晶體陣





#### 五、發明說明 (6)

列82與驅動元件圖案83之玻璃基板即為一薄膜電晶體陣列基板8。

請參照第5B圖,以微影製程與染色法在薄膜電晶體陣列基板8之顯示區84與外框區85上分別同步形成一彩色濾光層91與包含有紅色、綠色與藍色之彩色層92,在同步形成彩色濾光層91與彩色層92之同時,亦同樣以微影製程與染色法在薄膜電晶體陣列基板8之顯示區84上同步形成間隙物93,間隙物93包含有紅色堆疊層93a、綠色堆疊層93b與藍色堆疊層93c。

請參照第5C圖,將一透光性樹脂旋轉塗佈於形成有彩色濾光層91與彩色層92之薄膜電晶體陣列基板8之表面後,進行加熱硬化,再以化學機械研磨(Chemical-mechanical polishing,CMP)方式研磨該硬化之透光性樹脂至一所預設之厚度,則形成平坦層96。

請參照第5D圖,先提供一玻璃基板951,並鍍上氧化銦錫(Indium tin oxide, ITO)以做為透明導電電極層94,此形成有透明導電電極層94之玻璃基板951即為對向基板95。於薄膜電晶體陣列基板8邊緣塗上密封劑98後,再與該形成有透明導電電極層94之對向基板95對準貼合,之後注入液晶分子97於薄膜電晶體陣列基板8與對向基板95之間。

綜上所述,由於本發明在薄膜電晶體陣列基板之顯示 區與外框區上分別同步形成彩色濾光層與至少一彩色層, 因此可減少額外製造遮光外框之製程,不僅有效地簡化液 晶顯示面板之製程,並得以降低液晶顯示面板之製程成





#### 五、發明說明 (7)

本。而且,於彩色層上若再形成有一平坦層,平坦層亦能用以均勻控制薄膜電晶體陣列基板與對向基板兩者間之間隙,且於形成平坦層時經過化學機械研磨

(Chemical-mechanical polishing, CMP),可獲得良好平坦度而提昇液晶顯示面板良率。

如熟悉此技術之人員所瞭解的,以上所述僅為本發明之較佳實施例而已,並非用以限定本發明之申請專利範圍;凡其它未脫離本發明所揭示之精神下所完成之等效改變或修飾,均應包含在下述之申請專利範圍內。



#### 圖式簡單說明

## 【圖式簡單說明】

本發明的較佳實施例於前述之說明文字中輔以下列圖形 做更詳細的闡述,其中:

第1圖是繪示習知技術於對向基板上形成有三層結構間隙 物之剖面結構示意圖。

第2圖是繪示習知技術形成之液晶顯示面板剖面結構示意 圖。

第3圖是繪示習知技術於對向基板上形成有二層結構間隙 物之剖面結構示意圖。

第4圖是繪示根據本發明所形成之液晶顯示面板之剖面結 構示意圖。

第5A~5D圖是繪示根據本發明之一較佳實施例之低溫多晶 矽液晶顯示面板製程之剖面示意圖。

## 【元件代表符號簡單說明】

1	그 보는		基	1-
1	¥₹	[0]	丞	<i>TH</i>

21 紅色彩色濾光層

22 綠色彩色濾光層 23

藍色彩色濾光層

31 間隙物

32 間隙物

33 間隙物

311 紅色堆疊層

322 綠色堆疊層

333 藍色堆疊層

4 遮光層

5 薄膜電晶體陣列基板

61 薄膜電晶體陣列基板 62 對向基板

63 顯示區 64 外框區

電晶體陣列元件 66 65

彩色層



#### 圖式簡單說明

- 66a 紅色彩色層
- 66c 藍色彩色層
- 68 平坦層
- 7 間隙物
- 8 薄膜電晶體陣列基板 81 玻璃基板
- 82 電晶體陣列元件 83 驅動元件圖案
- 84 顯示區
- 91 彩色濾光層 92 彩色層
- 93 間隙物
- 94 透明導電電極層 95 對向基板
- 951 玻璃基板
- 97 液晶分子

- 66b 綠色彩色層
- 67 彩色濾光層
- 69 驅動元件圖案
- 71 紅色堆疊層
- 72 綠色堆疊層 73 藍色堆疊層

  - 85 外框區
  - 93a 紅色堆疊層
- 93b 綠色堆疊層 93c 藍色堆疊層

  - 96 平坦層
  - 98 密封劑



1. 一種用於液晶顯示面板之遮光外框之結構,至少包括: 一薄膜電晶體陣列基板,其包含有一顯示區與位於該顯示區周圍之一外框區;以及

至少一彩色層,位於該薄膜電晶體陣列基板之該外框區上;

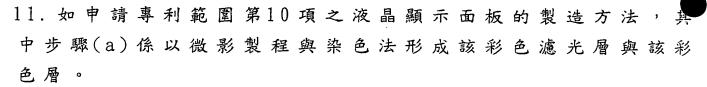
其中,該彩色層係用以遮光以避免光線直接照射該外框區,並用以做為間隙物以均勻控制該薄膜電晶體陣列基板與相對於該薄膜電晶體陣列基板之一對向基板兩者間之間隙。

- 2. 如申請專利範圍第1項之用於液晶顯示面板之遮光外框之結構,其中該顯示區形成有電晶體陣列圖案。
- 3. 如申請專利範圍第1項之用於液晶顯示面板之遮光外框之結構,其中該彩色層上更包含有一平坦層,以均勻控制該薄膜電晶體陣列基板與該對向基板兩者間之間隙。
- 4. 如申請專利範圍第3項之用於液晶顯示面板之遮光外框之結構,其中該平坦層之材質為透光性樹脂。
- 5.如申請專利範圍第1項之用於液晶顯示面板之遮光外框之結構,其中該液晶顯示面板為一低溫多晶矽液晶顯示面板。



- 6. 如申請專利範圍第5項之用於液晶顯示面板之遮光外框之結構,其中該薄膜電晶體陣列基板之該外框區上形成有驅動元件圖案。
- 7. 如申請專利範圍第1項之用於液晶顯示面板之遮光外框之結構,其中該彩色層為紅色彩色層。
- 8. 如申請專利範圍第1項之用於液晶顯示面板之遮光外框之結構,其中該彩色層為綠色彩色層。
- 9. 如申請專利範圍第1項之用於液晶顯示面板之遮光外框之結構,其中該彩色層為藍色彩色層。
- 10. 一種液晶顯示面板的製造方法,該液晶顯示面板包含有一薄膜電晶體陣列基板,該薄膜電晶體陣列基板具有一顯示區與位於該顯示區周圍之一外框區,該製造方法至少包括下列步驟:
- (a)在該薄膜電晶體陣列基板之該顯示區與該外框區上分別同步形成一彩色濾光層與至少一彩色層;
- (b)將形成有彩色濾光層與彩色層之該薄膜電晶體陣列基板與一對向基板對準貼合;以及
- (c)注入液晶分子於對準貼合之該薄膜電晶體陣列基板與該對向基板之間。



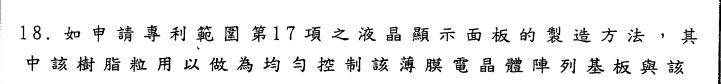


- 12. 如申請專利範圍第10項之液晶顯示面板的製造方法,其中步驟(a)更包含在該薄膜電晶體陣列基板之該顯示區上同步形成一間隙物。
- 13. 如申請專利範圍第12項之液晶顯示面板的製造方法,其中該間隙物至少包含一堆疊層。
- 14. 如申請專利範圍第10項之液晶顯示面板的製造方法,其中於步驟(a)之後更包含有一步驟(a1):形成一平坦層於形成有彩色濾光層與彩色層之該薄膜電晶體陣列基板上。
- 15. 如申請專利範圍第14項之液晶顯示面板的製造方法,其中該平坦層之材質為透光性樹脂。
- 16. 如申請專利範圍第14項之液晶顯示面板的製造方法,其中於步驟(a1)之後更包含有一步驟(a2):以化學機械研磨方式研磨該平坦層至一所預設之厚度。
- 17. 如申請專利範圍第14項之液晶顯示面板的製造方法,其中於步驟(a1)之後更包含有一步驟(a3):均匀灑佈複數個



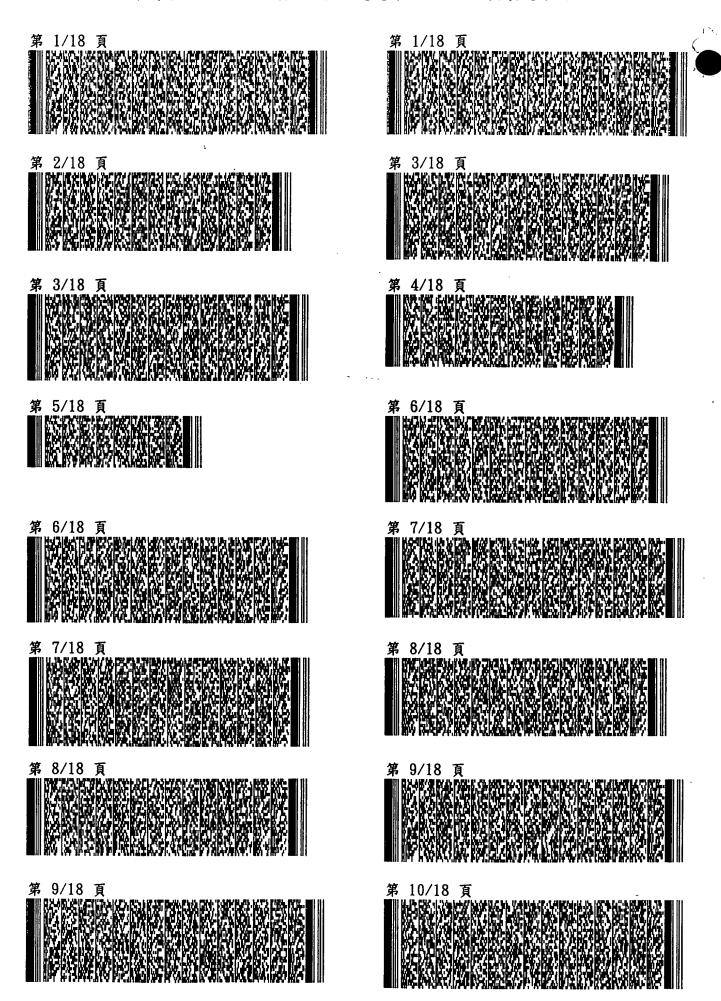
對向基板兩者間之間隙。

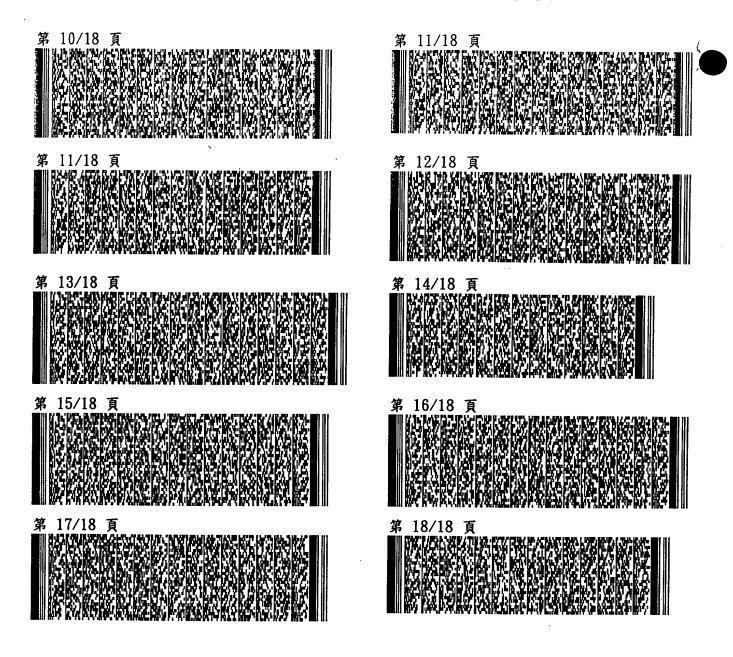
樹脂粒於該薄膜電晶體陣列基板之該顯示區上。

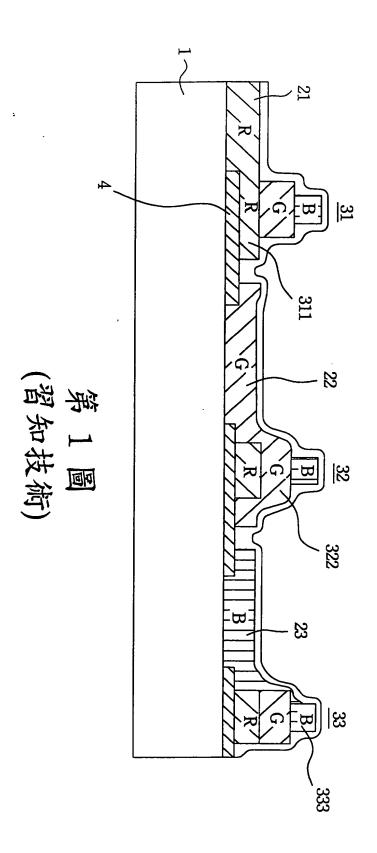


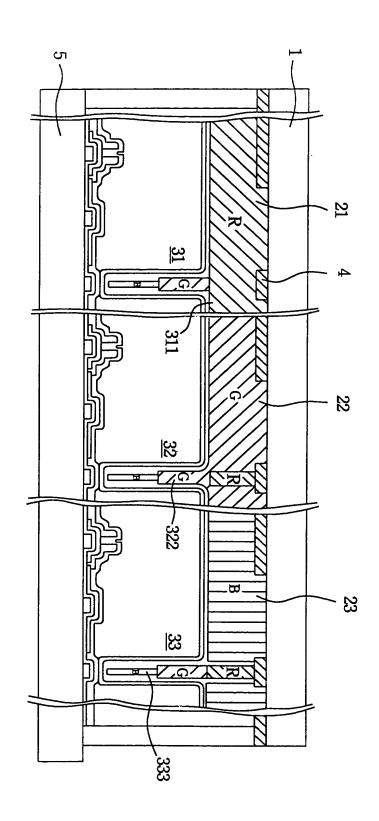
- 19. 如申請專利範圍第10項之液晶顯示面板的製造方法,其中該顯示區形成有電晶體陣列圖案。
- 20. 如申請專利範圍第10項之液晶顯示面板的製造方法,其中該液晶顯示面板為低溫多晶矽液晶顯示面板。
- 21. 如申請專利範圍第20項之液晶顯示面板的製造方法,其中該外框區形成有驅動元件圖案。
- 22. 如申請專利範圍第10項之液晶顯示面板的製造方法,其中該對向基板表面形成有一透明導電電極層。
- 23. 如申請專利範圍第21項之液晶顯示面板的製造方法,其中該透明導電電極層之材質為氧化銦錫。





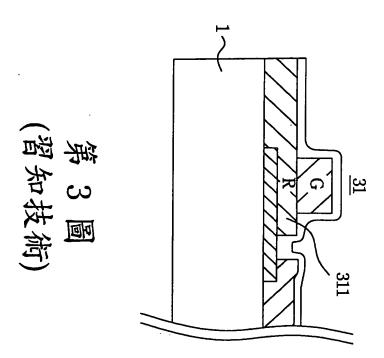




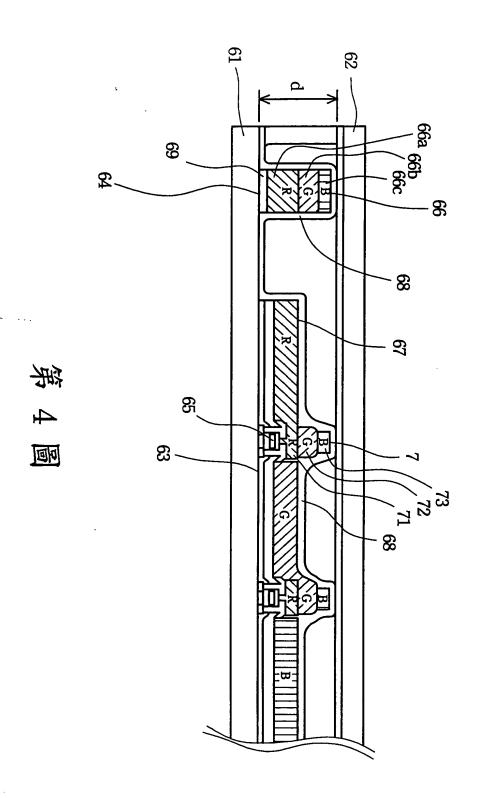


第 2 圖 (習知技術)

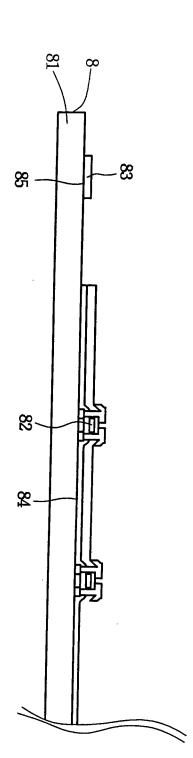






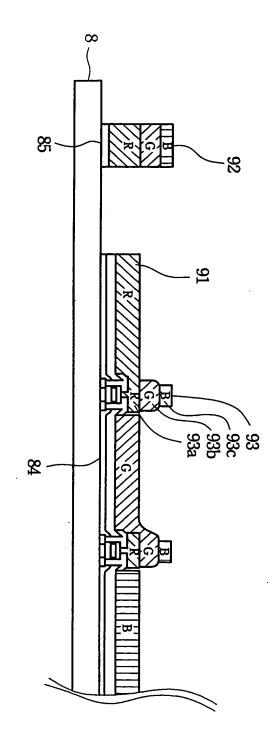






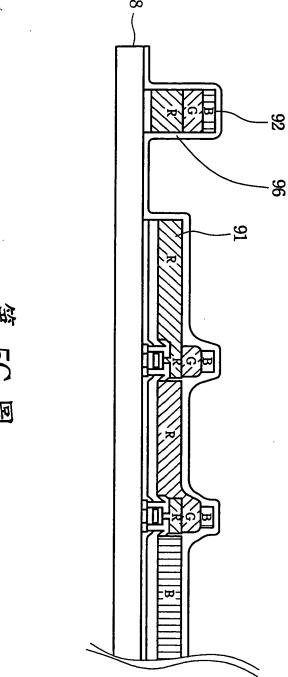
第 5A 圖





第 5B 圖

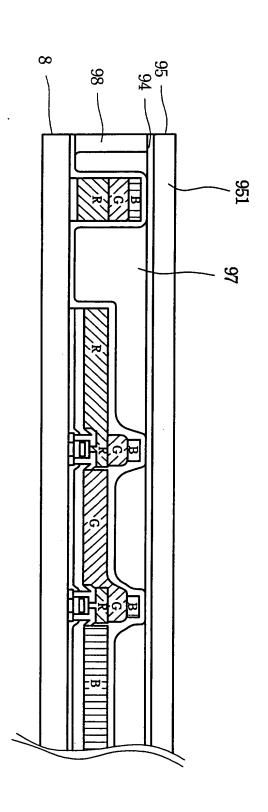




第 5C 圖







....

2

•